PAT-NO:

JP358006785A

DOCUMENT-IDENTIFIER:

JP 58006785 A

TITLE:

LASER MACHINING DEVICE

PUBN-DATE: January 14, 1983

INVENTOR-INFORMATION: NAME YAHAGI, SUSUMU FUJIMORI, YASUTOMO NAGANO, YUKITAKA

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

TOSHIBA CORP

COUNTRY

N/A

APPL-NO:

JP56092519

APPL-DATE:

June 16, 1981

INT-CL (IPC): B23K026/00

US-CL-CURRENT: 219/121.83

ABSTRACT:

PURPOSE: To perform accurate laser machining automatically by measuring the quantity of the measuring light passing through the machined hole during working, discriminating said quantity of comparison with a reference value and controlling laser irradiating pulses.

CONSTITUTION: A laser machining device is constituted of the 1st pulse laser oscillator 1 which machines a hole in the work 6, the optical axes L<SB>1</SB>, L<SB>2</SB> of the oscillator 1 which measure the hole diameter of the hole 6a machined in the work 6, the 2nd laser oscillator 8 for measurement disposed on the optical axis, and photodetecting parts 3, 4 which detect the laser outputted from said oscillator and passed through the hole 6a. The total quantity of the laser outputted from the oscillator 8 and the quantity value of the light passed through the hole 6a operated with a controller 14, and the pulse oscillation of the oscillator 1 is controlled by the operated signals.

COPYRIGHT: (C)1983, JPO&Japio

¹⁹ 日本国特許庁 (JP)

⑩特許出願公開

⑫公開特許公報(A)

昭58-6785

⑤Int. Cl.³
B 23 K 26/00

識別記号

庁内整理番号 7362-4E

❸公開 昭和58年(1983)1月14日

発明の数 1 審査請求 有

(全 4 頁)

⊗レーザ加工装置

②特

願 昭56-92519

②出 願 昭56(1981)6月16日

⑫発 明 者 矢作進

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社生産技術研

究所内

⑫発 明 者 藤森康朝

川崎市幸区小向東芝町1番地東

京芝浦電気株式会社生産技術研究所内

⑫発 明 者 長野幸隆

川崎市幸区小向東芝町1番地東京芝浦電気株式会社生産技術研究所内

⑪出 願 人 東京芝浦電気株式会社

川崎市幸区堀川町72番地

四代 理 人 弁理士 鈴江武彦 外2名

明 細 傷

1.発明の名称

レーザ加工装置

2.特許請求の範囲

- 学加丁华曼。

とを特徴とする特許請求の範囲第1項記載のレ

3. 発明の詳細な説明

との発明は被加工物の欠るけ加工中にその欠 の面積に比例した光量を測定してレーデ発振器 を制御するレーデ加工装置に関する。

ペルスレーザを用いた穴あけ加工では、加工 が不連続なために常に所定の形状寸法にすると とは、通常の加工では困難である。そとで、レ プで加工する穴をできるだけ所定の形状にす るために、特許第868892号のレーザ加工 機がある。これは、加工用のレーザと測定用の 光とを同軸上に配置させ、加工途中に加工穴を 通過した御定用の光を検出し、この単位時間の 検出量の大小により、加工用レーナのエネルイー を制御して、欠るけ加工を行うものである。と ころが、との加工機では、いくつか不備を点が ある。それは、通常のレーザ加工機では、レー **ず発掘器から出力されたレーず光を集光レンズ** で被加工物上に集光させて加工を行りのである との加工中には被加工物から飛散物が発生 これが集光レンズに付着すると、加工用レ

特開昭58-6785(2)

ーザが一部連断されるとともにレンズが破損し かねないことになり、これを防止するために、 集光レンズと被加工物の間に保護ガラスを挿入 し、レンズを保護しているのであるが、上配飛 散物は、この保護ガラスに付着することになる。 とのことは、 測定用の光も一部連断されること と同じであり、これによって、加工穴を通過し た光量も、その分談表する。すなわち、検出量 が被表することは、常に所定の形状に加工する ことが困難になることを意味する。また、加工 用のレーザを制御するものとしては、エネルヤ ーも重要な要素であるが、これでは不充分であ る。それは、パルス加工の場合、1パルス毎の 穴径への影響が非常に不連続的であるためで通 常はパルス数を増やせばそれに応じて大きくな ると思われるが、上記加工では、除去物と溶血 物の両方に分けられて特に密敷物は、加工穴を 防ぐ場合も起とるのである。したがって、エネ ルギーを制御した場合には、加工中には所定の 寸法になる前に前記穴が防がると、エネルヤー

スゟが設けられ、集光レンズもによって集光さ れたペルスレーサ光し』は保護ガラス8を透過 して被加工物をに思射されるようになっている。 また、被加工物のの設置個所には被加工物のの 有無を検出する検出スイッチ?が設けられてい る。さらに、8は第2の測定用レーザ発振器で、 これから発掘されたレーザ光L。はミラータ・ 10によって反射され、上記被加工物 6の加工 側の反対側に入射するようになっている。した がって、このレーザ光し。は被加工物をの加工 穴 6 m が貫通したとき、被加工物 6 の加工穴 δω、保護ガラスδ、集光レンポイおよびダイ クロイックミラー3を透過し、中間レンズ11 を介して反射もラー18に入光するようになっ ている。との反射ミラー11は上配レーサ光 L。 を反射して受光部であるセンサ 1 3 化入射 し、そのときの光量が制御装置!4に入力され るようになっている。との創御装置14にはス メート信号発生器 1 8 からの信号によって作動 する光量信号処理回路18が設けられ、この光

を増大させるととになり、次のパルスでの加工量は、その前の加工量より大きくなる。 すなわち、1 パルスの穴径への変化量が大きくなるととになり、所定の寸法に仕上げるには不適当である。

この発明は上記事情に着目してなされたもので、その目的とするところは、加工穴を通過する測定光光量を加工中に確定し、その量を基準値と比べて判別し、レーザ服射パルスを創御することにより、加工穴のはらつきの少ないレーザ加工を行うことができるレーザ加工装置を提供しようとするものである。

以下、この発明を図面に示す一実施例にもと づいて説明する。第1図中1は第1のパルスレ ーず発振器で、レーザ電源2に接続されている。 第1のパルスレーザ発振器1から発振されたパ ルスレーザ光L1の光路上にはダイクロイック ミラー3が設けられ、上記パルスレーザ光L1 を反射させ集光レンズ4に入光するようになっ ている。この集光レンズ4の前部には保護ガラ

量信号処理回路16には上記被加工物8を取り 除いたときに作動する検出スイッチ?により、 第2の側定用レーザ発振器8からのレーザ光し の全光量が入力され、ホールドされるようにな っている。そして、との全光量値と被加工物 6 の加工穴68を通過した測定光光量値とを割算 するようになっている。また、この光量信号処 週回路 1 6 は遅延回路 1 7 を介して比較回路 18に接続され、この比較回路 18 は上記演算 結果の値×と、任意に設定することのできる基 単値ッ(所定の穴径を通過する測定光の光量に 相当する値)を比較し、xくyではNOの信号 が得られ、逆にェ≧ッでTES の信号が得られる ようになっている。そして、このNOの信号は 直接レーザトリガコントロール回路19に、 YES の信号はストップ信号発生器 2 0 によって 上記レーザトリガコントロール回路19に入力 され、レーザ電源2を0Nから OFF に切換える よりに構成されている。

つぎに、上述のように構成されたレーザ加工

装置の作用について説明する。まず、褄加工物 ●をそのセット位置から取り外すと、検出スイ ッチ1が作動してスタート信号発生器18亿入 力される。したがって、第2の側定用レーザ発 撮器 st からのレーザ光La はミラー st , 1 0 を 介して保護ガラスを、集光レンズは、ダイクロ イックミラース、中間レンズ10を透過し、反 射ミラー18を介してセンサ18に入射する。 したがって、このときの光量すなわち第2側定 用レーザ発掘器をからのレーザ光孔。の全光量 が光量信号処理回路16亿ホールドされる。つ ぎに、被加工物 6 をセットし、第1のペルスレ ーザ発振器Iを発振すると、パルスレーザ光 L」はダイクロイックミラーはによって反射さ れ、さらに集光レンポイによって集光されたの ち保護ガラスδを透過して被加工物δに照射さ れる。このとき、例定用のレーサ光し。は被加 工物をによってしゃ光され、センサ18には入 射しないが、加工用のペルスレーず光し』によ って被加工物をに加工穴をよが形成されるとで

ア信号が得られ、レーザトリガコントロール回路19に入力される。したがって、このレーザトリガコントロール回路19は0NからOFFに変り、レーザ発振が停止する。このように、被加工物6の加工穴68が所定の穴径に到達するまでレーザ加工サイクルを継続し、その穴径が設定値またはそれ以上になったときレーザ発振を停止してレーザ加工を終了することにより、穴径にばらつきのない加工穴68を得ることができる。

第2図は従来の加工とこの発明の加工との欠額の加工との欠額の加工との発明の加工との 税 軸が穴径 様 報が個数である。従来の加工の場合には破線で示すように、一定の適正条件下では目観の穴が (たとえば30 gm)のものがいちばん多いガウス分布状になる。しかし、この発明の加工の場合には実観に示すように、幅の狭い分布、するとではちつきを大幅に減少することができる。

また、加工中に発生する飛散物等が加工光学

測定用のレーザ光L。は加工穴 6 m を通過し、 上述した光路を経てセンサ13に入射する。し たがって、光量信号処理回路16は既にホール Pされている全光量値Aと加工穴 6 mを通過し た御定光光量値Bとを割算し、B/Aで演算結果 の値×が得られる。との値×は遅延回路11を 介して比較回路 18 に入力され、比較回路 18 は任意に設定することのできる基準値ァとを比 較する。すなわち、レーザ加工がまだ行なわれ ていないときにはBの値はOで演算結果の値ェ もりである。との比較回路18の条件判断とし てはxくyではNOの信号が待られ、逆Kx≥y で YES の信号が得られるため、比較回路 1 8 か らの信号がNOの場合にはレーザトリガコント ロール回路19は通常のOFFからONとなり、 レーザ電源まを介して第1のパルスレーナ発振 器1からパルスレーサ光L」を発振させてレー ザ加工する。そして、レーザ加工が進行し、 ェ≧ッになったとき比較回路 1 8 からの信号が YES になるとストップ信号発光器20からスト,

系、特に保護ガラスに付着し、これにより測定 光の光量が減衰すると、見掛上の穴径が減少し、 異常穴猛判定をすることがあるが、この発明は 金光量値Aと測定光光量値Bとを割算するよう Kしたから、 $\frac{B}{A} \times 10$ において、たとえば全光 量値&が10多被表したとすると、測定値Bも 10多だけ減衰し、相手の減衰比はまったく等 しくなることが解る。したがって、硼定光の時 間的変動や飛散物の光学系への付着による穴径 御定への影響をおさえ、精度よく、しかも自動 的に穴径の判定が行なえる。また、レーザ発掘 時から比較回路での判定時期を選延させること により、加工後の飛散物や加工穴の搭離部の変 化による穴径への影響が受けにくいので安定し た加工なよび穴径翼定が行なえる。

以上説明したように、この発明によれば、拠 定用のレーザ光の全光量値と加工穴を通過した 光量値とを演算した個号によって加工用のパル

第1図

スレーザ発掘器のペルス発掘を制御するように したから、穴径のばらつきの少ない正確なレー ず加工を自動的に行なりことができるという効 果を奏する。

4. 図面の簡単な説明

第1図はこの発明の一実施例を示すレーザ加工装置の振略的構成図、第2図は従来とこの発明との加工穴径の分布を示すグラフ図である。 1…第1のパルスレーザ発振器、6…被加工物、6。…加工穴、8…第2の測定用レーザ発

物、 6 a …加工穴、 8 …第 2 の 測定用レーデ発 扱器、 1 3 …センサ(受光部)、 1 4 …制御装 量。

出頭人代理人 中理士 鈴 江 武 章

